PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-112014

(43) Date of publication of application: 23.05.1987

(51)Int.Cl.

G01F 1/68

H01L 21/22 H01L 21/316

(21)Application number : 60-250767

(71)Applicant: HITACHI LTD

KINMON SEISAKUSHO:KK

(22)Date of filing:

11.11.1985

(72)Inventor: KANEGAE MASAMI

ONODA HAJIME

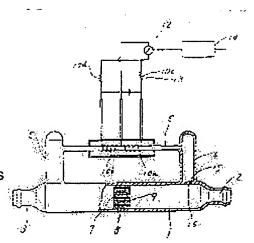
HARADA KIICHIRO

(54) MASS FLOW METER

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the measuring range of a flow rate measuring part provided in a bypass line by forming an orifice having the diameter smaller than the bore of the bypass line to part of the bypass line.

CONSTITUTION: Part of the fluid flowing in a main flow passage 1 diverges from a bulging part 4 to the bypass line 6 and is returned again to the main flow passage 1 through a bulging part 5. The fluid cools heating resistors 10a, 10b according to the flow rate thereof during the flow through the bypass line 6. The flow rate over the entire part is measured by a bridge circuit 13 and a controller 14 according to a change of the resistance value of the resistors 10a, 10b. A partition wall 15 and orifice 16 are disposed in the inlet part of the bypass line



6 and therefore, the fluid passed to the bypass line 6 is throttled to the flow rate below the bore of the bypass line 6 by the orifice 16. The flow rate ratio of the fluid passing in the bypass line 6 and the main flow passage 1 is thereby expanded to the bore ratio therebetween or above.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

MASS FLOW METER

Publication number: JP62112014
Publication date: 1987-05-23

Inventor:

KANEGAE MASAMI; ONODA HAJIME; HARADA

KIICHIRO

Applicant:

HITACHI LTD; KINMON SEISAKUSHO

Classification:

- international:

H01L21/31; G01F1/48; G01F1/68; G01F1/684; H01L21/22; H01L21/316; H01L21/02; G01F1/34;

G01F1/68; G01F1/684; (IPC1-7): G01F1/68; H01L21/22;

H01L21/316

- european:

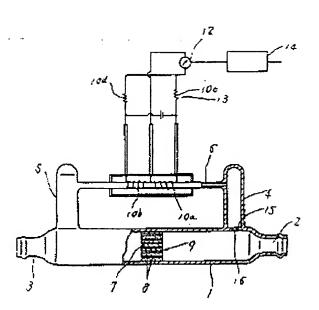
Application number: JP19850250767 19851111 Priority number(s): JP19850250767 19851111

Report a data error here

Abstract of **JP62112014**

PURPOSE:To increase the measuring range of a flow rate measuring part provided in a bypass line by forming an orifice having the diameter smaller than the bore of the bypass line to part of the bypass line.

CONSTITUTION: Part of the fluid flowing in a main flow passage 1 diverges from a bulging part 4 to the bypass line 6 and is returned again to the main flow passage 1 through a bulging part 5. The fluid cools heating resistors 10a, 10b according to the flow rate thereof during the flow through the bypass line 6. The flow rate over the entire part is measured by a bridge circuit 13 and a controller 14 according to a change of the resistance value of the . resistors 10a, 10b. A partition wall 15 and orifice 16 are disposed in the inlet part of the bypass line 6 and therefore, the fluid passed to the bypass line 6 is throttled to the flow rate below the bore of the bypass line 6 by the orifice 16. The flow rate ratio of the fluid passing in the bypass line 6 and the main flow passage 1 is thereby expanded to the bore ratio therebetween or above.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-112014

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)5月23日

G 01 F 21/22 H 01 L 21/316

7507-2F D-7738-5F 6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

マスフロメータ ❷発明の名称

> 昭60-250767 ②特

昭60(1985)11月11日 御出 願

鐘ヶ江 正己 明 者 ⑫発

青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発セ

ンタ内

小 野 Œ 元 @発 明 者 喜 一 郎 原田 者 翎発 眀

東京都板橋区志村1丁目2番3号 株式会社金門製作所内

東京都板橋区志村1丁目2番3号 株式会社金門製作所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

願 株式会社日立製作所 ①出 人

東京都板橋区志村1丁目2番3号

株式会社金門製作所 砂出 頣 人 弁理士 小川 勝男 砂代 理

外1名

扣

発明の名称 マスフロザメータ

特許請求の範囲

1. 流体が通流される主流路と、この主流路の一 部を迂回するように設けた迂回路と、この迂回路 に設けられ流量を計測する計測部とを備え、前記 主流路には流量制限第子を介挿するとともに前記 迂回路の一部には迂回路よりも小径のオリフィス を形成したことを特徴とするマスフロザメーク。 2. 計測部は迂回路に巻装した発熱抵抗体を有し、 この発熱抵抗体でブリッジ回路を構成してなる特 , 許請求の範囲第1項記載のマスフロサメータ・ 3. 主流路及び迂回路の少なくとも流体と接触す る部分を石英ガラスにて構成してなる特許請求の

発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は流体の流量を計測するマスフロルメー 夕に関し、特に半導体製造工程等における処理ガ スの流量を計測して制御する際に用いて有効なマ

範囲第2項記載のマスフロャメータ。

スフロャメータに関するものである。

(背景技術)

一般に、半選体製造工程における拡散装置のソ ースキャピネットに拡散ガスを供給するような場 合、そのガス波量を計測してこれを制御する必要 がある。このため、前記装置のガス供給配管の途 中にマスフロザメータを配設してガス流量を計測 することが行われており、例えば第2図のように、 本発明者が先に特願昭59-22781号で提案 したようなマスフロャメータが利用されている。

このマスフロルメータは、口径を絞った流入部 2と流出部3を有しかつ被計測ガスが通流される 主流路1には仕切板7に多数の流通孔8を開設し た流量制限案子9を介挿している。また、この流 册制跟案子9の上流及び下流位置の前記主流路1 には一対の膨出部4.5を夫々一体に突出形成し、 これら彫出部4、5間には前記主流路1よりも細 径の迂回路6を連設している。この迂回路6の略 中央部には一対の自己発然抵抗体 1 0 a, 1 0 b を懲装しており、これら発然抵抗体10a.10b は他の抵抗体10c.10d及び電圧計12とともにブリッジ回路13を構成している。そして、このブリッジ回路13はコントローラ14を介して図外のマスフローコントロールバルブに接続している。

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりであ

ところで、この構成のマスフロ弁メータでは、

計測可能な流量は、主流路1と迂回路6を夫々通

即ち、主流路と迂回路とを有するマスフロッメータにおいて、迂回路の一部に迂回路よりも小径のオリフィスを形成し、このオリフィスによって迂回路を通流する流体の流量を実質的に较り、これにより迂回路と主流路との流体量比を拡大し、かつ計測範囲の拡大を達成する。

(実施例)

第1図は本発明のマスフロャメータの断面構成を示しており、図において1は主流路、6は迂回と路である。前記主流路1は口径を絞った流入版回と流出部3を有し、かつその途中には素子9を近して多数の流通孔8を形成した流量制限素子9の上流して多数の流通には夫々形出出部4、5を形成して立つの例では上流側の影出力部4には隔壁15を形成して主流路1と迂回路

流される流体量の比によって決定され、前記した 構成のものでは、第3図のように105ℓ/トま での計測は可能である。これ以上に計測範囲を向い 上するためには、主流路1を大径にするかいが は迂回路6を更に細径にするかのいずれかの方径に が考えられる。しかしながら、主流路1を大径にコ が考えられる。しかしながら、主流路1を大径にコ することはメータ全体の大型化を招くとともにコ ストアップの原因となる。また、迂回路6を石 等の材料で構成している現在の構造では、迂回路 6を細径にすることは技術的に極めて難しい。

(発明の目的)

本発明の目的は、主流路の大径化及び迂回路の細径化の双方を行うことなく主流路と迂回路との流体量の比を大きくして計測範囲の拡大を図ることのできるマスフロッメータを提供することにある。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

(発明の概要)

6とを隔絶するとともに、この隔壁15には迂回路6よりも小径のオリフィス16を開設している。 更に、前記迂回路6の途中には、自己発熱抵抗体10a,10bを巻装し、他の抵抗体10c,1 0dとともにブリッジ回路13を構成してコントローラ14に接続し、計測部を構成している。 なお、前記主流路1及び迂回路6において、ガス等の流体に直接接触する部分は、石英ガラスによって構成している。

この構成によれば、主流路1を通流する流体の一部は、膨出部4から迂回路6に分流し、これは膨出部5を経て再び主流路1に復流されるが、迂回路6の通流時にその流量に応じて発熱抵抗体10a、10bを冷却する。そして、この発熱抵抗体10a、10bの抵抗値変化に応じてブリッジ回路13及びコントローラ14によって全体流量が計測されることはこれまでと同じである。

しかしながら、本例では迂回路 6 の人口部に隔壁 1 5 とオリフィス 1 6 を配設しているため、迂回路 6 を通流される流体は、このオリフィス 1 6

によって迂回路 6 の口径以下の流量に絞られる。 これにより、迂回路 6 と主流路 1 を通流する流体 の流量比を両者の口径比以上に拡大することができ、結局マスフロッメータにおける流体の計測範 囲を増大することが可能となる。

因みに、本発明によれば、第3図のように従来のマスフロザメータと同一サイズのものでも1500 // hまでの計測が可能とされ、しかも、本例の場合、出力電圧15.6 m V で 150 // hまで±1%以内での計測が可能とされた。また、小流量領域での器差の改善があり、この領域での中だるみを解消し、軽量精度を向上することもできた。

このため、迂回路 6 を石英ガラスによって形成 してその細径化が困難な場合でも、実質的な迂回 路の細径化を図ることができ、また主流路 1 の大 径化を生ずることもない。

なお、主流路 1 や迂回路 6 の流体に接触する部分を石英ガラスによって構成することにより、流体が特定のガス種の場合でもマスフロッメータの腐食の恐れがないのは言うまでもない。

は迂回路の出口側に配設してもよく、その位置は 任意に設定できる。

(利用分野)

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導体装置の製造用に使用する拡散装置のガス供給系に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、ガスで代表される流体の流量を計測する装置の全てに適用できる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図、

第2図は従来構造の断面図、

第3図は流量と出力**は**圧との関係を示すグラフである。

1 …主流路、2 …流入部、3 …流出部、4.5 …膨出部、6 …迂回路、7 …仕切板、8 …流通孔、9 …流量制限素子、10a,10b …発熱抵抗体、10a-10b …抵抗体、13 …ブリッジ回路、14 …マスフローコラントローサーブ、15 …隔壁、16 …オリフィス。

代理人 弁理士 小川 勝男



(1) 迂回路の一部に、迂回路の口径よりも小径 のオリフィスを形成しているので、このオリフィ スによって迂回路を通流する流体を较り、主流路 との流量比を増大できるので、迂回路に設けた流 量計測部の計測範囲の増大を図ることができる。

(2) 迂回路に一部にオリフィスを設けて主流路 との流量比の増大を図るので、主流路の口径を大 きくする必要がないとともに迂回路の口径を小さ くする必要もなく、全体の小型化を図るとともに 製造の簡易化を図ることができる。

(3) 従来構造と比較してオリフィスを付加する のみで良いので、既存の装置に容易に適用できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、計測部は他の検出素子を用いて流量を 計測する方式の構成でもよい。また、オリフィス

